#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08053425 A

(43) Date of publication of application: 27.02.96

(51) Int. CI

C07D249/04 C07D249/04 C07D249/06

(21) Application number: 06210362

(22) Date of filing: 10.08.94

(71) Applicant:

**OTSUKA CHEM CO LTD** 

(72) Inventor:

ASAI HIROAKI KAWAHARA ICHIRO

TOMOTAKI YOSHIHISA

### (54) PRODUCTION OF 1,2,3-TRIAZOLE DERIVATIVE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a method for producing a 1,2,3-triazole derivative useful as a raw material for medicines and an intermediate for printing and image treatment by a simple operation safely and in high yield.

CONSTITUTION: An amine compound of the formula, R<sup>1</sup>-NH<sub>2</sub> (R<sup>1</sup> is a lower alkyl which may be replaced with a halogen, phenyl, benzyl or phenylamino whose benzene ring may be replaced with a halogen, a lower alkyl or a lower alkoxy, a lower alkylamino whose alkyl may be replaced with a halogen, ammonium having formed a salt with an inorganic acid or carboxyl having formed a salt with ammonia) is reacted with a hydrazone derivative of formula I (X is a halogen; R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup> are each H, a lower alkyl which may be replaced with a halogen or phenyl which may be replaced with a halogen, a lower alkyl or a lower alkoxy) under neutral or basic conditions preferably at 0-80°C for 1-8 hours to give a compound of formula II.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

$$\begin{array}{ccc}
X & R^3 \\
X - C - C = NNHSO_2R^4 \\
R^2
\end{array}$$

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平8-53425

(43)公開日 平成8年(1996)2月27日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 7 D 249/04	504			
	501			
249/06	501			

## 審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)

(21)出願番号	特願平6-210362	(71)出願人	000206901
			大塚化学株式会社
(22) 出顧日	平成6年(1994)8月10日		大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	朝井洋明
		(,	徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化
			学株式会社徳島研究所内
		(72)発明者	
		(.=/,)=/,	徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化
			学株式会社徳島研究所内
		(72)発明者	·
		(14)光明1	徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化
			学株式会社徳島研究所内
		(74)代理人	<b>弁理士 田村 巌</b>

## (54) 【発明の名称】 1, 2, 3-トリアゾール誘導体の製造法

## (57)【要約】 (修正有)

【目的】 医薬品原料あるいは印刷や画像処理用薬剤の中間体として有用な1,2,3-トリアゾール誘導体を簡便な操作で安全かつ高収率にて製造し得る方法を提供する。

【構成】 下記式(1)で表されるアミノ化合物と下記式(2)で表されるヒドラゾン誘導体を中性あるいは塩基性条件下反応させることを特徴とする下記式(3)で表される1,2,3-トリアゾール誘導体の製造法。

$$R^{1}-NH_{2} \tag{1}$$

$$X = R^{3}$$
 $X - C - C = NNHSO_{2}R^{4}$  (2)
 $R^{2}$ 

$$R^{1} \longrightarrow N \qquad (3)$$

〔式中、 ${\bf R}^1$ はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基など、 ${\bf X}$ はハロゲン原子、 ${\bf R}^2$ 及び ${\bf R}^3$ は水素原子又はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基、 ${\bf R}^4$ はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基などを示す〕

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)で表されるアミノ化合物と式(2)で表されるヒドラゾン誘導体を中性あるいは塩基性条件下反応させることを特徴とする式(3)で表される1,2,3-トリアゾール誘導体の製造法。

$$R^{1}-NH_{2} \tag{1}$$

〔式中R<sup>1</sup>はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいフェニル基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいベンジル基又は、アルキル基がハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルアミノ基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキルアミノ基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいフェニルアミノ基又は、無機酸と塩を作っているアンモニウム基又は、アンモニアと塩を作っているカルボキシル基を示す。〕

【化1】

[式中Xはハロゲン原子を示す。 $R^2$ 、 $R^3$ は水素原子Xは、ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基を示す。 $R^4$ はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいフェニル基を示す。〕

[化2]

$$R^{1} \longrightarrow N \longrightarrow N$$

$$R^{2} \longrightarrow R^{3}$$
(3)

〔式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ は前記に同じ。〕 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は1,2,3ートリアゾール及びその誘導体の新規な合成法に関する。1,2,3ートリアゾール誘導体は、医薬品の原料として或いは印刷や画像処理用の発色剤、染料の中間体として有用である。

## [0002]

【従来の技術】従来式(3)で表される1,2,3-トリアゾール誘導体(以下「化合物(3)」という)の製法は、アジド化合物とアセチレンを反応させる方法が一般的である。アジ化水素酸にアセチレンを反応させる方法や、アジド誘導体にアセチレンを反応させ1-置換-

1,2,3-トリアゾールを合成する方法がある。これら の方法では、アジド化合物とアセチレンの安定性と爆発 性が問題であり、反応系の防爆コントロールが困難で安 全上の問題が大きい。また、1,2,3-トリアゾール環 上に置換基を導入する場合は予めアジド化合物やアセチ レンに目的の置換基を導入しておかなければならないの で、その種類が限定されている。化合物(3)の従来知 られている製造法としては、例えばグリオキサールモノ オキシムに脱水剤を反応させる方法(特開平6-410 92号公報)がある。しかし、この方法では収率が6 1.6%と低収率である。同様に化合物(2)とアンモ ニアを使用して直接1,2,3-トリアゾールを合成する 方法(特開平5-140121号公報)では、収率が7 9.7%と低収率である。このように、従来の方法では いずれも1,2,3-トリアゾールに限定されており、し かも収率も60~80%と低く、安全性にも問題があり 工業的に不利な方法である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は医薬品原料あるいは印刷や画像処理用薬剤の中間体として有用な1,2,3-トリアゾール誘導体を簡便な操作で安全かつ高収率にて製造し得る方法を提供することにある。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は式(1)で表されるアミノ化合物と式(2)で表されるヒドラゾン誘導体を中性あるいは塩基性条件下反応させることを特徴とする式(3)で表される1,2,3-トリアゾール誘導体の製造法に係る。

(1)

「式中R<sup>1</sup>はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいフェニル基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいベンジル基又は、アルキル基がハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルアミノ基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキルを基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されていてもよいフェニルアミノ基又は、無機酸と塩を作っているアンモニウム基又は、アンモニアと塩を作っているカルボキシル基を示す。〕

[0006]

[化3]

【0007】〔式中Xはハロゲン原子を示す。 $R^2$ 、 $R^3$ 

は水素原子又は、ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基を示す。 R 4 はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも 1 種の置換基で置換されていてもよいフェニル基を示す。〕

[0008]

【化4】

$$R^{1} \longrightarrow N \longrightarrow N$$

$$R^{2} \longrightarrow R^{3}$$
(3)

〔式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は前記に同じ。〕

【0009】本発明に使用される化合物(1)としては 1級アミン類、ヒドラジン類、又は、カルバミン酸アン モニウム塩が挙げられる。本発明で化合物(1)として 使用されるアミン類としては、例えば式(1)の $R^l$ が ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキル基又 は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるい は低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1種の置換 基で置換されていてもよいフェニル基又は、ベンゼン環 がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキ シ基から選ばれる少なくとも1種の置換基で置換されて いてもよいベンジル基である化合物が挙げられる。ヒド ラジン誘導体としては、式(1)のR<sup>1</sup>が、アルキル基 がハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルア ミノ基又は、ベンゼン環がハロゲン原子、低級アルキル 基あるいは低級アルコキシ基から選ばれる少なくとも1 種の置換基で置換されていてもよいフェニルアミノ基又 は、無機酸と塩を作っているアンモニウム基である化合 物が挙げられる。R<sup>1</sup>がアンモニアと塩を作っているカ ルボキシル基である化合物としてはカルバミン酸アンモ ニウム塩を挙げることができる。R<sup>1</sup>中のハロゲン原子 としては、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることができ る。低級アルキル基としては、メチル、エチル、プロピ ル、イソプロピル、プチル、 t ープチル基等の炭素数 1 ~4のアルキル基を挙げることができる。 低級アルコキ シ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソ プロポキシ、ブトキシ、t-ブトキシ基等の炭素数1~ 4のアルコキシ基を挙げることができる。低級アルキル アミノ基としては、メチルアミノ、エチルアミノ、プロ ピルアミノ、イソプロピルアミノ、ブチルアミノ、t-ブチルアミノ基等を挙げることができる。無機酸と塩を 作っているアンモニウム基としては、臭素酸アンモニウ ム、塩酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、炭酸アンモ ニウム基等を挙げることができる。アンモニアと塩を作 っているカルボキシル基としてはCOONH』を挙げる ことができる。

【0010】本発明に使用される式(2)のヒドラゾン

誘導体において、Xはハロゲン原子を示す。ハロゲン原 子としては、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることができ る。 $R^2$ 、 $R^3$ は水素原子又は、ハロゲン原子で置換され ていてもよい低級アルキル基を示す。R<sup>4</sup>はハロゲン原 子で置換されていてもよい低級アルキル基又は、ベンゼ ン環がハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アル コキシ基で置換されていてもよいフェニル基を示す。R  $^2$ 、 ${
m R}^3$ 、 ${
m R}^4$ 中のハロゲン原子としては、塩素、臭素、 ヨウ素等を挙げることができる。低級アルキル基として は、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチ ル、 t - ブチル基等の炭素数1~4のアルキル基を挙げ ることができる。低級アルコキシ基としては、メトキ シ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキ シ、t-ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基を 挙げることができる。化合物(2)の化合物(1)に対 する使用量は、0.02~50倍当量が好適である。

【0011】本発明に使用される塩基としては、塩基性のイオン交換樹脂、重炭酸水素ナトリウム、重炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの重炭酸アルカリ、及び炭酸アルカリ、アンモニアまたは、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、tーブチル基等の低級アルキル基で置換された3級アミン及びそれらの4級アンモニウム塩などが挙げられる。塩基の化合物

(1) に対する使用量は、通常  $1\sim100$  倍当量、好ましくは  $1\sim30$  倍当量である。また、これらの塩基を任意に混合してもかまわない。また、塩基を存在させずに化合物(1)の塩基性を利用しても構わない。

【0012】本発明に使用されるイオン交換樹脂としては、ダイヤイオンWK-10、WK-11、WK-20、WA-10、WA-11、WA-20、WA-21、WA-30、アンバーライトIRA-35、IRA-93ZU、IRA-94S、レバチットMP-62、MP-64、AP-49、CA-9222等のものが挙げられるが、その他のものでも塩基性のイオン交換樹脂であれば使用できる。

【0013】本発明に使用される溶媒は、化合物(1)と化合物(2)および塩基性物質をある程度溶解させるもので、かつ反応を阻害しないものであれば任意の溶媒を単独または混合物として使用できる。ただし、イオン交換樹脂は、溶解する必要はない。例えば、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、ギ酸メチル、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、酢酸メチル、酢酸プロピル、ギ酸プロピル、でロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル等のエステル類、メタノール、エタノール、プロパノール等の脂肪族アルコール類、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、デカロロメタン、ジブロモメタン、クロロホルム、ブロモホルム、四塩化炭素等のハロゲン化溶媒、ニトロメタン、ニトロエタン、ニトロプロ

パン等のニトロアルカン類、アセトニトリル、プロピオニトリル、プチロニトリル、バレロニトリル等のニトリル類、その他の有機溶媒および水が挙げられる。特に、ハロゲン化溶媒と低級アルコールが望ましい。溶媒の使用量は通常化合物(1)に対して1~100倍重量部、好ましくは5~20倍重量部である。

【0014】本発明の反応は、通常常圧で行うが、必要に応じて加圧してもよい。また、反応温度は、通常-20 $\sim110$ °、好ましくは $0\sim80$ °である。本発明における反応時間は、反応温度や基質濃度や当量数などに依存し一概に言えないが、通常 $0.1\sim24$ 時間、好ましくは $1\sim8$ 時間である。

【0015】本発明において、化合物(1)と化合物

(2)及び塩基性物質の混合方法については特に制限はない。例えば、イオン交換樹脂を使用した場合は、化合物(1)を均一に溶解させ、そこに化合物(2)を溶解させた溶液を加える。ただし、化合物(1)や化合物(2)は、完全に溶解させる必要はない。反応系は、均一系でも、不均一系でも構わない。本発明の反応は、密閉容器あるいは非密閉容器で行い、反応終了後、析出した塩を濾過で除去し、濾液を濃縮後、再結晶化あるいは蒸留あるいはカラムクロマトグラフィーで精製することにより、目的とする化合物(3)を効率的に得ることが

#### [0016]

できる。

【実施例】次に実施例および参考例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明は、その趣旨を越えない限り以下の実施例に限定されるものではない。

#### 【0017】参考例1

2,2-ジクロロアセトアルデヒド-p-トルエンスル ホニルヒドラゾンの合成

温度計および撹拌機付きの100ml三ロフラスコにp-トルエンスルホニルヒドラジン 41.5gとメタノール 270mlを仕込み、懸濁撹拌下ジクロロアセトアルデヒド 25gを滴下する。このとき発熱が起こるので氷浴で内温を $15\sim25$ ℃に調節する。反応液は透明になった後に懸濁するがその状態で1時間室温で撹拌を続ける。次いで0℃まで冷却し析出した結晶を濾過乾燥すると2,2-ジクロロアセトアルデヒド-p-トルエンスルホニルヒドラゾン35gが得られる。

### 【0018】参考例2

1,1-ジクロロアセトン-p-トルエンスルホニルヒ ドラゾンの合成

温度計および撹拌機付きの100ml三ロフラスコにpートルエンスルホニルヒドラジン 9.30gとメタノール 70mlを仕込み、懸濁撹拌下1,1ージクロロアセトン 6.35gを滴下する。このとき発熱が起こるので氷浴で内温を15~25℃に調節する。反応液は透明になった後に懸濁するがその状態で1時間室温で撹拌を続ける。次いで0℃まで冷却し析出した結晶を濾過乾燥すると

1, 1-ジクロロアセトン-p-トルエンスルホニルヒドラゾン13.5gが得られる。

### 【0019】実施例1

1-ベンジルー1, 2, 3-トリアゾールの合成 100mlの4つロフラスコにベンジルアミン 4.28g とメタノール 20mlを仕込み、20  $\infty$ に調整し撹拌する。参考例1で調製した2, 2-ジクロロアセトアルデヒドーp-トルエンスルホニルヒドラゾン 2.81gをメタノール 15mlに懸濁させ滴下する。滴下時に発熱があるので、液温を $15\sim25$   $\infty$ に保ち2時間撹拌を続ける。反応後メタノールを濃縮し、濃縮残渣を塩化メチレンに溶かし析出する塩を濾別する。得られた溶液を濃縮後、展開溶媒として酢酸エチル:0キサン=1:1を用いてシリカゲルクロマトを行い目的の1-ベンジルー1, 2, 3-トリアゾールを1.56 g得た(収率98%)。

#### 【0020】実施例2

1,2,3-トリアゾールの合成

実施例1の製法で得られた1ーベンジルー1,2,3ートリアゾールの反応溶液を濃縮し、濃縮残渣を塩化メチレンに溶かし析出する塩を濾別する。得られた溶液を濃縮し16gの残渣を精製することなく続けて、水素添加を行い、蒸留により1,2,3ートリアゾール 15.5g (収率98%)を得た。

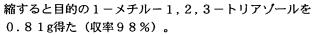
#### 【0021】 実施例3

1-ベンジル-4-メチル-1, 2, 3-トリアゾールの 合成

100mlの4つロフラスコにベンジルアミン 4.28gとメタノール 20mlを仕込み、20℃に調整し撹拌する。これに参考例2で調製した1,1-ジクロロアセトンーpートルエンスルホニルヒドラゾン 2.95gをメタノール 15mlに懸濁させ滴下する。滴下時に発熱があるので、液温を15~25℃に保ち2時間撹拌を続ける。反応後メタノールを濃縮し、濃縮残渣を塩化メチレンに溶かし析出する塩を濾別する。得られた溶液を濃縮後、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:1を用いてシリカゲルクロマトグラフィーで分離を行い目的の1-ベンジルー4-メチルー1,2,3-トリアゾールを1.68g得た(収率97%)。

## 【0022】実施例4

1-メチル-1,2,3-トリアゾールの合成



#### 【0023】実施例5

1,2,3-トリアゾールの合成

#### 【0024】実施例6

1-フェニルアミノ-1,2,3-トリアゾールの合成 100mlの4つロフラスコにフェニルヒドラジン 4.3 2gとメタノール 20mlを仕込み、20℃に調整し撹拌する。これに参考例1で調製した2,2ージクロロアセトアルデヒドーpートルエンスルホニルヒドラゾン 2.81gをメタノール 15mlに懸濁させ滴下する。滴下時に発熱があるので、液温を15~25℃に保ち2時間撹拌を続ける。反応後メタノールを濃縮し、濃縮残渣を塩化メチレンに溶かし析出する塩を濾別する。得られた溶液を濃縮後、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:1を用いてシリカゲルクロマトグラフィーで分離を行い目的の1ーフェニルアミノー1,2,3ートリアゾールを1.52g得た(収率95%)。

#### [0025]

【発明の効果】本発明によれば、医薬品原料あるいは印刷や画像処理用薬剤の中間体として有用な1,2,3-トリアゾール誘導体を簡便な操作で安全かつ高収率にて製造することができる。